

第十五届全国反问题、成像及其应用会议暨 CSIAM 反问题与成像专委会 2026 年学术年会
会议通知

反问题、成像及其交叉应用是当前数学科学及相关领域的前沿方向，在工程、物理、人工智能、地球科学等学科中具有广泛应用。为促进该领域国内外学术交流与合作，提升研究生及青年教师的科研能力，展示反问题各分支的最新研究进展，定于 2026 年 5 月 15 日至 5 月 18 日在温州肯恩大学召开“第十五届全国反问题、成像及其应用暨 CSIAM 反问题与成像专委会 2026 年学术年会”。

本次会议议题包括反散射与隐形技术、地球物理反问题、图像反问题、人工智能与大数据、正则化方法与稀疏优化、偏微分方程与分数阶方程反问题、最优控制与不确定量化、随机与统计反问题等当前热点方向。会议期间将颁发“优秀青年学术奖”（35 岁以下），以表彰在本领域取得突出成果的青年学者。

现将会议相关事项通知如下：

一、会议时间

2026 年 5 月 15 日报到

2026 年 5 月 16 日-17 日会议

2026 年 5 月 18 日离会

二、会议地点

温州肯恩大学

三、会议组织

主办单位：

温州肯恩大学

中国科学院数学与系统科学研究院

协办单位:

CSIAM 反问题与成像专委会

温州肯恩大学国际前沿交叉研究院

四、会议注册

注册费标准:

2026 年 4 月 15 日前: 1200 元/人

2026 年 4 月 16 日后: 1400 元/人

会务组负责会议期间餐费及交通费, 往返旅费及住宿费自理。

五、联系方式

电话: (0577) 55870374 鲁老师, (0577) 55870375 刘老师

邮箱: CIPIA@wku.edu.cn

